PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

11)Publication number :

10-229065

(43) Date of publication of application: 25.08.1998

(51)Int.CI.

H01L 21/304

(21)Application number : 09-029930

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

14.02.1997

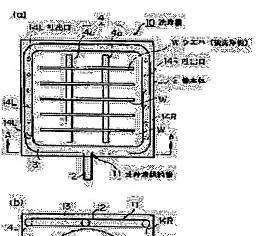
(72)Inventor: YABUTA MITSUO

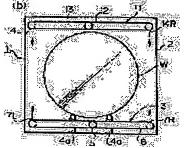
(54) CLEANING BATH AND CLEANING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cleaning bath which prevents the readhesion of fine particles, etc., to the substance to be cleaned by removing a section where the cleaning liquid stays.

SOLUTION: This is a cleaning bath 10 for accommodating a substance W to be cleaned in the bath body 2 and cleaning this in a cleaning liquid. The body 2 is equipped with a pair of cleaning liquid supply pipes 3 and 11 for supplying the cleaning liquid from discharge ports 7L, 7R, 14L, and 14R. These cleaning liquid supply pipes 3 and 11 in a pair are arranged, such that their own discharge ports are positioned symmetrically within the body 2, so that a convection generated in the cleaning liquid within the body 2 by the discharge of the cleaning liquid from one hand may be negated by the convection generated in the cleaning liquid within the body 2 by the discharge of the cleaning liquid within the body 2 by the discharge of the cleaning liquid, on the other hand. The cleaning liquid supply pipes 3 and 11 are those in which only the supply side and the discharge side are open.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-229065

(43)公開日 平成10年(1998) 8月25日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

H01L 21/304 341 FΙ

H01L 21/304

341T

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平9-29930

平成9年(1997)2月14日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 藪田 光男

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

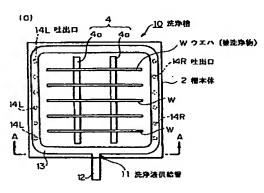
(74)代理人 弁理士 船橋 國則

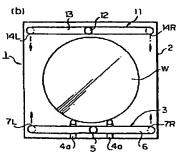
(54) 【発明の名称】 洗浄槽および洗浄方法

(57)【要約】

【課題】 洗浄液の滞留部分をなくして被洗浄物への微 粒子等の再付着を防止した洗浄槽の提供が望まれてい る。

【解決手段】 被洗浄物Wを槽本体2に収容してこれを 洗浄液で洗浄するための洗浄槽10である。洗浄液を吐 出口7L、7R、14L、14Rから供給する一対の洗 浄液供給管3、11を槽本体2に備えている。これら一 対の洗浄液供給管3、11は、一方からの洗浄液の吐出 によって槽本体 2内の洗浄液に生じる対流が他方からの 洗浄液の吐出によって槽本体2内の洗浄液に生じる対流 で打ち消されるよう、これら一方と他方の洗浄液供給管 が槽本体2内においてそれぞれの吐出口が対称な位置と なるように配設されている。洗浄液供給管3、11は、 供給側と吐出口のみが開口されたものとなっている。





第一実施形態例の根略構成図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被洗浄物を槽本体に収容してこれを洗浄 液で洗浄するための洗浄槽であって、

洗浄液を吐出口から供給する洗浄液供給管を槽本体に一対備えてなり、これら一対の洗浄液供給管は、一方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液に生じる対流が他方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液に生じる対流で打ち消されるよう、これら一方と他方の洗浄液供給管が槽本体内においてそれぞれの吐出口が対称な位置となるように配設され、かつ前記洗浄液供給管は、供給側と吐出口のみが開口されたものであることを特徴とする洗浄槽。

【請求項2】 前記一対の洗浄液供給管が、槽本体の上 部側と底部側とに配置され、

該洗浄液供給管の吐出口が、槽本体の深さ方向における中心面を対称面として略面対称の位置に配置されるとともに、互いに対向した状態に開口されてなることを特徴とする請求項1記載の洗浄槽。

【請求項3】 前記一対の洗浄液供給管が、槽本体の上 部側あるいは底部側に配置され、

該洗浄液供給管の吐出口が、槽本体の中心線を対称軸と して互いに略線対称の位置に配置されるとともに、槽本 体の深さ方向でかつ該深さ方向の中央部側に向けて開口 されてなることを特徴とする請求項1記載の洗浄槽。

【請求項4】 洗浄槽の槽本体内に被洗浄物を収容して これを洗浄液で洗浄する洗浄方法であって、

前記洗浄槽は、洗浄液を吐出口から供給する洗浄液供給管を槽本体に一対備え、これら一対の洗浄液供給管が、一方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液に生じる対流が他方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の30洗浄液に生じる対流で打ち消されるよう、これら一方と他方の洗浄液供給管が槽本体内においてそれぞれの吐出口が対称な位置となるように配設され、かつ前記洗浄液供給管が、供給側と吐出口のみが開口したものであり、該洗浄槽における槽本体内の略中央部に被洗浄物を設置した後、前記一対の洗浄液供給管から洗浄液を交互に供給することを特徴とする洗浄方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハの洗 40 浄に好適な洗浄槽とこの洗浄槽を用いた洗浄方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】半導体ウエハの洗浄槽として、従来、例えば図7(a)、(b)に示すものが知られている。図7(a)、(b)において符号1は洗浄槽である。なお、図7(a)は洗浄槽1の平面図であり、図7(b)は図7(a)のA-A線矢視図である。洗浄槽1は、図7(a)に示したように底面が正方形である槽本体2の底部に、図7(a)、(b)に示したように洗浄液供給50

管3とウエハ支持体4とを配設して構成されたものである。

【0003】洗浄液供給管3は、図示しない洗浄液供給源に接続する供給源側配管5と、これに連続する正方形環状の吐出側配管6とからなるものである。吐出側配管6は、その外形が槽本体2の底面形状よりわずかに小さく形成されたもので、槽本体2の四周の内壁面に沿って配設されたものであり、その一辺の中央部にて前記供給源側配管5に連続したものである。この吐出側配管6には、前記供給源側配管5に連続した一辺の両側の辺6 L、6Rにそれぞれ複数の吐出口7L…(7R…)が形成されている。これら吐出口7L、7Rは、両辺において同数ずつ形成され、かつこれらは、一方の辺の吐出口7L…とが槽本体2の中心線を対称軸として互いに略線対称の位置に配置されている。さらに、これら吐出口7L、7Rは、槽本体2の上部側に向けて開口されたものとなっている。

【0004】ウエハ支持体4は、一対の管状体4a、4aからなるものである。これら管状体4a、4aは、側面視コ字状に形成されたもので、その両端が槽本体2の底面に固定された状態で互いに平行に配置されたものである。また、これら管状体4a、4aは、前記吐出側配管6の吐出口7L、7Rを形成した両辺6L、6Rと平行となるように配置され、かつ、所定距離離した状態で槽本体2底面の略中央部に配列せしめられている。そして、このような構成のもとにウエハ支持体4は、図7

(b) に示したように管状体4 a、4 a の間に半導体ウエハ(以下、ウエハと略称する) Wを載置し、公知の固定手段(図示略)によってこれを固定するようになっている。

【0005】このような洗浄槽1を用いて被洗浄物であるウエハWを洗浄するには、予め槽本体2内に洗浄水を満たしておき、その状態でウエハWをウエハ支持体4上に載置固定する。そして、この状態で洗浄液供給源から洗浄液を一定圧で送り、供給源側配管5、吐出側配管6を介して吐出口7L、7Rより同時に洗浄液を槽本体2内に供給する。すると、吐出口7L、7Rより吐出された洗浄液は、槽本体2内において、図8中矢印で示すように対流を生じ、また余剰の洗浄液はオーバーフローする。ここで、図8は、図7(b)と同じ側断面で見た洗浄液の対流分布図である。

【0006】この図8に示すように、吐出された洗浄液は槽本体2の底部両側からそれぞれ上昇し、液面側で中央に向かい、さらに両方の流れが衝突して槽本体2の中央部より下降する。そして、槽本体2の底面にぶつかることによって槽本体2の両側、すなわち吐出側配管6における辺6L、6Rのそれぞれの側に向かい、以下、この対流が連続する。

【0007】このような対流が連続すると、図8中にFaで示したポイント、すなわち吐出口7L(7R)の直

上でかつ槽本体2の深さ方向における略中央部では、図9に示すように、対流の強さが一定になるまでの所定時間を経過した後には、洗浄液の供給を止めるまで一定の強さの上昇流が起こっている。同様に、図8中にFbで示したポイント、すなわち槽本体2における吐出側配管6の両辺6L、6Rの中間点で、かつ槽本体2の深さ方向における略中央部では、図9に示すように、対流の強さが一定になるまでの所定時間を経過した後には、洗浄液の供給を止めるまで一定の強さの下降流が起こっている。なお、図9は、槽本体2内における特定ポイントでの、処理時間と対流方向および対流速度との関係を示すグラフ図である。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記の洗浄槽1では、図8に示したようにウエハWにおけるFaで示したポイントの近傍、およびFbで示したポイントの近傍、およびFbで示したポイントの近傍には、洗浄液供給管3から供給されたフレッシュな洗浄液が供給されるものの、これらポイントFa、Fbの中間位置では、該中間位置が図8中矢印で示した対流の中心となり、しかも対流が一定方向であることから、ここの洗浄液が滞留して滞留部分下が形成されてしまう。すると、この滞留部分下には、ウエハWから除去された微粒子等が停滞してしまい、結果としてこの停滞してしまい、結果としてこの停滞した微粒子等がウエハWに再付着し易くなってしまう。よれ流分布が生じることによってレッシュな洗浄液の供給位置が偏ってしまうので、洗浄の均一性も劣ってしまう。

【0009】本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、洗浄液の滞留部分をなくして被洗浄物への微粒子等の再付着を防止した洗浄槽と、対流方向を平均化して洗浄の均一性を向上した洗浄方法とを提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明における請求項1 記載の洗浄槽では、洗浄液を吐出口から供給する洗浄液 供給管を槽本体に一対備えてなり、これら一対の洗浄液 供給管は、一方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の 洗浄液に生じる対流が他方からの洗浄液の吐出によって 槽本体内の洗浄液に生じる対流で打ち消されるよう、こ れら一方と他方の洗浄液供給管が槽本体内においてそれ ぞれの吐出口が対称な位置となるように配設され、かつ 前記洗浄液供給管は、供給側と吐出口のみが開口された ものであることを前記課題の解決手段とした。

【0011】この洗浄槽によれば、槽本体に備えられた一対の洗浄液供給管が、その一方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液に生じる対流が他方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液に生じる対流で打ち消されるよう、これら一方と他方の洗浄液供給管が槽本体内においてそれぞれの吐出口が対称な位置となるように配設されているので、例えばこれら一対の洗浄液供給

管から洗浄液を交互に供給することにより、それぞれの 洗浄液供給によって生じる対流が互いに打ち消される。 したがって、対流が互いに打ち消し合う際の対流間の衝 突によって洗浄液の流れに乱れが生じ、一方の対流だけ が生じているときに形成された滞留部分が消失する。

【0012】本発明における請求項4記載の洗浄方法では、前記洗浄槽を用いてその一対の洗浄液供給管から洗浄液を交互に供給することを前記課題の解決手段とした。この洗浄方法によれば、前記洗浄槽を用いて一対の洗浄液供給管から洗浄液を交互に供給するので、対流が互いに打ち消し合う際の対流間の衝突によって洗浄液の流れに乱れを生じさせ、一方の対流だけが生じているときに形成された滞留部分を消失することが可能になり、また、互いに打ち消し合う対流を交互に生じさせることから、対流方向を平均化させることが可能になる。

[0013]

30

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。 図1 (a)、(b)は本発明の洗浄槽をウエハW用の洗 浄槽に適用した場合の第一実施形態例を示す図であり、 図1 (a)、(b)において符号10は洗浄槽である。 なお、図1 (a)は洗浄槽10の平面図であり、図1 (b)は図1 (a)のA-A線矢視図である。

【0014】図1(a)、(b)に示した洗浄槽10が図7(a)、(b)に示した洗浄槽1と異なるところは、図1(b)に示すように、槽本体2の底部に設けられた洗浄液供給管3とは別に、同じ構成からなる洗浄液供給管11が槽本体2の上部(液面部)にも設けられている点である。すなわち、この洗浄槽10における洗浄液供給管11(以下、これを上洗浄液供給管3と称する)は、下洗浄液供給管3と同様に、図示しない洗浄液供給管3と同様に、図示しない洗浄液供給管3と同様に、図示しない洗浄液供給額に接続する供給源側配管12と、これに連続する正方形環状の吐出側配管13とからなるものであり、吐出側配管13には、下洗浄液供給管3における吐出側配管6の吐出口7L…のそれぞれに対向する位置に吐出口7R…のそれぞれに対向する位置に吐出口14Rが形成されている。

【0015】したがって、このような構成により下洗浄液供給管3と上洗浄液供給管11とは、槽本体2の深さ方向における中心面を対称面として略面対称の位置に配置されたものとなっており、また、これらの吐出口7し、7R…と吐出口14L、14R…とも、同様に略面対称に配置されたものとなっている。

【0016】また、これら吐出口7L、7R…、吐出口14L、14R…は、図1(a)に示すように、ウエハ支持体4上に載置固定されるウエハWの間隔に対応して形成配置されている。すなわち、ウエハWの両面上をフレッシュな洗浄液が効率良く流れるよう、吐出口7L、7R…、吐出口14L、14R…は、複数載置固定されたウエハWのそれぞれの間、および外側に配置されたウ

エハWのさらに外側に配置されているのである。よって、このような吐出口7L、7R…、吐出口14L、14R…の配置により、これら吐出口7L、7R…、吐出口14L、14R…から吐出された洗浄液がウエハWの両面上を流れるようになり、したがってフレッシュな洗浄液をウエハWの両面上に効率良く供給できるのである。

【0017】このような洗浄槽1を用いて被洗浄物であるウエハWを洗浄するには、従来と同様に予め槽本体2内に洗浄水を満たしておき、その状態でウエハWをウエハ支持体4上に載置固定する。そして、この状態で一方の洗浄液供給管に接続された洗浄液供給源から洗浄液を一定圧で送る。例えば、下洗浄液供給管3に洗浄液を一定時間送り、これの吐出口7L、7Rより同時に洗浄液を槽本体2内に供給する。すると、吐出口7L、7Rより吐出された洗浄液は、従来と同様に槽本体2内において、図2中実線の矢印で示すように対流を生じ、また余剰の洗浄液はオーバーフローする。なお、図2は、図1(b)と同じ側断面で見た洗浄液の対流分布図である。

【0018】次に、下洗浄液供給管3からの洗浄液供給を停止すると同時に、上洗浄液供給管11からの洗浄液供給を開始する。このとき、洗浄液の供給条件、すなわち洗浄液の吐出圧および吐出量は、下洗浄液供給管3からの供給条件と同一にする。ただし、供給時間については、図3に示すように最初の上洗浄液供給管11からの洗浄液供給管3からの洗浄液供給を「下供給」と記し、上洗浄液供給管11からの洗浄液供給を「下供給」と記して洗浄液供給管11からの洗浄液供給を「上供給」と記している)。これは、最初の洗浄液供給のときには、槽本体2内の洗浄液には対流が生じておらず、したがって、後述するようにこの対流を打ち消す時間が不要であるからである。

【0019】ここで、図3は、図2中にFaで示したポイントとFbで示したポイントでの、処理時間と対流方向および対流速度との関係を示すグラフ図である。なお、Faは、吐出口7L(7R)と吐出口14L(14R)との略中間点であり、Fbは、槽本体2における吐出側配管6の両辺6L、6Rの中間部で、かつ槽本体2の深さ方向における略中央部である。

【0020】図3に示したように、最初に下洗浄液供給 40 管3からの洗浄液供給を行うと、槽本体2内に洗浄液の対流が無い状態から、ポイントFaでは上昇流が生じてこれが徐々に強くなり、一方ポイントFbでは下降流が生じてこれが徐々に強くなる。そして、所定時間経過すると、これらは一定の速度となる。この一定の速度となってから次の操作により対流速度が変わるまでの時間 tを、本例では基本サイクルとする。

【0021】すなわち、前述した最初の下洗浄液供給管 3からの洗浄液供給に続く上洗浄液供給管11からの洗 浄液供給では、その当初においては前の洗浄液供給によ る対流の強さが残っていることから、見掛け上図2中実 線の矢印で示した対流が起きているが、時間の経過に伴 い、上洗浄液供給管11からの洗浄液供給による対流が 強くなって遂には前の対流が後の対流によって打ちに れる(図3中の実線と破線の交点部)。そして、さらに 洗浄液供給が続けられることにより、槽本体2において は、図2中破線の矢印で示すようにポイントFaでは に強くなり、一方ポイントFbでは上昇流が生じてこれが徐々に強くなる。そして、所 定時間経過すると、先の下洗浄液供給管3からの洗浄液 供給の場合と同様に、これらは一定の速度となる。した がって、この一定の速度となってから前記時間 t だけ上 洗浄液供給管11からの洗浄液供給を続けるのである。

【0022】そして、この上洗浄液供給管11からの洗 浄液供給を、対流速度が一定になってから時間 t 続けた ら、この上洗浄液供給管11からの洗浄液供給を停止す ると同時に、再度下洗浄液供給管3からの洗浄液供給を 開始し、以下、同様にして上洗浄液供給管11からの洗 浄液供給と下洗浄液供給管3からの洗浄液供給とを交互 に繰り返す。

【0023】このようにして下洗浄液供給管3からの洗 浄液供給と上洗浄液供給管11からの洗浄液供給とを交 互に繰り返してウエハWの洗浄を行うと、それぞれの洗 浄液供給によって生じる対流をある時点で互いに打ち消 すことができ、これにより対流が互いに打ち消し合う際 の対流間の衝突によって槽本体2内の洗浄液の流れに乱 れを生じさせることができる。したがって、一方の対流 だけが生じているときに形成された滞留部分を消失させ ることができ、これにより滞留部分に停滞した微粒子等 を再度分散させ、その後に生じた対流にのせてオーバー フローされる洗浄液と共に槽本体2の外に効率よく排出 することができる。また、このように互いに打ち消し合 う対流を交互に生じさせることから、対流方向を平均化 させることがき、これにより吐出口7L、7R (14 L、14R)から吐出されるフレッシュな洗浄液の供給 位置を偏ることなく分散させることができ、したがって 洗浄の均一性を向上させることができる。

【0024】図4(a)、(b)は本発明の洗浄槽をウエハW用の洗浄槽に適用した場合の第二実施形態例を示す図であり、図4(a)、(b)において符号20は洗浄槽である。なお、図4(a)は洗浄槽20の平面図であり、図4(b)は図4(a)のA-A線矢視図である。

【0025】図4(a)、(b)に示した洗浄槽20が図7(a)、(b)に示した洗浄槽1と異なるところは、図4(a)に示すように、槽本体2の底部に設けられた洗浄液供給管3に代えて、一対の洗浄液供給管21L、21Rを設けた点である。すなわち、この洗浄槽20における洗浄供給管21L、21Rは、先を閉じた直管状のもので、それぞれ図示しない洗浄液供給源に接続

されたものである。これら洗浄供給管21L、21R は、槽本体2内の底部において、図7(a)に示した洗 浄液供給管3における吐出側配管6の、吐出口7L、7 Rを形成した辺6L、6Rと同じ位置に配置されたもの である。

【0026】また、これら洗浄供給管21L、21Rの吐出口22L、22R…は、前記第一実施形態例の吐出口7L、7R、14L、14Rと同様に、ウエハ支持体4上に載置固定されるウエハWの間隔に対応して形成配置されており、これにより吐出口22L、22R…から吐出されたフレッシュな洗浄液は、ウエハWの両面上を効率良く流れるようになっている。また、このように吐出口22L…と吐出口22R…とがウエハWを挟んで配置されていることにより、これら吐出口22L、22R…は、槽本体2の中心線を対称軸として互いに略線対称に配置されたものとなっている。

【0027】このような洗浄槽1を用いて被洗浄物であ るウエハWを洗浄するには、従来と同様に予め槽本体2 内に洗浄水を満たしておき、その状態でウエハWをウエ ハ支持体4上に載置固定する。そして、この状態で一方 の洗浄液供給管、例えば洗浄液供給管21 Lに接続され た洗浄液供給源から洗浄液を一定圧で所定時間送り、こ れの吐出口22L…より洗浄液を槽本体2内に供給す る。すると、吐出口22L…より吐出された洗浄液は、 槽本体2内において、図5中実線の矢印で示すようにそ の底部の洗浄液供給管21L側、すなわち図5において 底部左側から上昇し、液面側に到った後右側に向かい、 さらに下降して洗浄液供給管21R近傍に到り、その後 元の洗浄液供給管21L側に向かい、以下、この対流が 連続する。また、余剰の洗浄液はオーバーフローする。 なお、図5は、図4 (b) と同じ側断面で見た洗浄液の 対流分布図である。

【0028】次に、洗浄液供給管21Lからの洗浄液供 給を停止すると同時に、洗浄液供給管21Rからの洗浄 液供給を開始する。このとき、洗浄液の供給条件、すな わち洗浄液の吐出圧および吐出量は、洗浄液供給管21 しからの供給条件と同一にする。ただし、供給時間につ いては、先の第一実施形態例の場合と同様に、図6に示 すように最初の洗浄液供給管21Lからの洗浄液供給時 間より少し長い時間とする(図6では、洗浄液供給管2 1 Lからの洗浄液供給を「左供給」と記し、洗浄液供給 管21Rからの洗浄液供給を「右供給」と記してい る)。ここで、図6は、図5中にFaで示したポイント とFbで示したポイントでの、処理時間と対流方向およ び対流速度との関係を示すグラフ図である。なお、Fa は、洗浄液供給管21Lの吐出口22Lの直上でかつ槽 本体2の深さ方向における略中央部であり、Fbは、洗 浄液供給管21Rの吐出口22Rの直上でかつ槽本体2 の深さ方向における略中央部である。

【0029】図6に示したように、最初に洗浄液供給管

21 Lからの洗浄液供給を行うと、槽本体2内に洗浄液の対流が無い状態から、ポイントFaでは上昇流が生じてこれが徐々に強くなり、一方ポイントFbでは下降流が生じてこれが徐々に強くなる。そして、所定時間経過すると、先の第一実施形態例の場合と同様にこれらは一定の速度となる。この一定の速度となってから次の操作により対流速度が変わるまでの時間 tを、本例においても基本サイクルとする。

【0030】すなわち、前述した最初の洗浄液供給管2 1 しからの洗浄液供給に続く洗浄液供給管 2 1 Rからの 洗浄液供給では、先の第一実施形態例と同様に、その当 初においては前の洗浄液供給による対流の強さが残って いることから、見掛け上図5中実線の矢印で示した対流 が起きているが、時間の経過に伴い、洗浄液供給管21 Rからの洗浄液供給による対流が強くなって遂には前の 対流が後の対流によって打ち消される(図5中の実線と 破線の交点部)。そして、さらに洗浄液供給が続けられ ることにより、槽本体2においては、図5中破線の矢印 で示すようにポイントFaでは下降流が生じてこれが徐 々に強くなり、一方ポイントFbでは上昇流が生じてこ れが徐々に強くなる。そして、所定時間経過すると、先 の洗浄液供給管21しからの洗浄液供給の場合と同様 に、これらは一定の速度となる。したがって、この一定 の速度となってから前記時間 t だけ洗浄液供給管 2 1 R からの洗浄液供給を続けるのである。

【0031】そして、この洗浄液供給管21Rからの洗浄液供給を、対流速度が一定になってから時間 t 続けたら、この洗浄液供給管21Rからの洗浄液供給を停止すると同時に、再度洗浄液供給管21Lからの洗浄液供給を開始し、以下、同様にして洗浄液供給管21Rからの洗浄液供給と洗浄液供給管21Lからの洗浄液供給とを交互に繰り返す。

【0032】このようにして洗浄液供給管21Lからの 洗浄液供給と洗浄液供給管 21 Rからの洗浄液供給とを 交互に繰り返してウエハWの洗浄を行うと、先の第一実 施形態例と同様に、それぞれの洗浄液供給によって生じ る対流をある時点で互いに打ち消すことができ、これに より対流が互いに打ち消し合う際の対流間の衝突によっ て槽本体 2 内の洗浄液の流れに乱れを生じさせることが できる。したがって、一方の対流だけが生じているとき に形成された滞留部分を消失させることができ、これに より滞留部分に停滞した微粒子等を再度分散させ、その 後に生じた対流にのせてオーバーフローされる洗浄液と 共に槽本体2の外に効率よく排出することができる。ま た、このように互いに打ち消し合う対流を交互に生じさ せることから、対流方向を平均化させることがき、これ により吐出口7L、7R(14L、14R)から吐出さ れるフレッシュな洗浄液の供給位置を偏ることなく分散 させることができ、したがって洗浄の均一性を向上させ ることができる。

部分を消失させることによって被洗浄物に微粒子等が再付着するのを防ぐことができる。また、このように互いに打ち消し合う対流を交互に生じさせることから、対流方向を平均化させることがき、これにより吐出口から吐出されるフレッシュな洗浄液の供給位置を偏ることなく

分散させることができ、したがって洗浄の均一性を向上

させることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における洗浄槽の第一実施形態例の概略構成図であり、(a)は平面図、(b)は(a)のAーA線矢視図である。

【図2】図1に示した洗浄槽内における対流分布図である。

【図3】図2中のポイントFa、Fbでの処理時間と対流方向および対流速度との関係を示すグラフ図である。

【図4】本発明における洗浄槽の第二実施形態例の概略 構成図であり、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A線矢視図である。

【図5】図4に示した洗浄槽内における対流分布図である。

【図6】図5中のポイントFa、Fbでの処理時間と対流方向および対流速度との関係を示すグラフ図である。

【図7】従来の洗浄槽の一例の概略構成図であり、

(a) は平面図、(b) は (a) のA-A線矢視図である。

【図8】図7に示した洗浄槽内における対流分布図である。

【図9】図8中のポイントFa、Fbでの処理時間と対流方向および対流速度との関係を示すグラフ図である。 【符号の説明】

2 槽本体 3、11、21L、21R 洗浄液供給 管

10、20 洗浄槽 14L、14R、22L、22 R 吐出口

W 半導体ウエハ (被洗浄物)

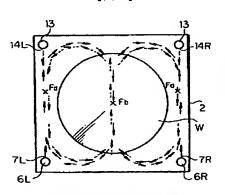
【0033】なお、本発明の洗浄槽は前記実施形態例に示した構成に限定されることなく、基本的には洗浄液配管が一対備えられ、これらが互いの対流を打ち消すことができるようそれぞれから洗浄液を供給できるように構成配置されていればよい。例えば、第二実施形態例における洗浄液供給管21L、21Rを槽本体2の底部でなく上部(液面部)に設け、それぞれの吐出口22L、22R…を底面側に向けるようにしてもよいのである。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように本発明の洗浄槽は、 槽本体に備えられた一対の洗浄液供給管が、その一方か らの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液に生じる対 流が他方からの洗浄液の吐出によって槽本体内の洗浄液 に生じる対流で打ち消されるよう、これら一方と他方の 洗浄液供給管が槽本体内においてそれぞれの吐出口が対 称な位置となるように配設されたものであり、例えばこ れら一対の洗浄液供給管から洗浄液を交互に供給するこ とにより、それぞれの洗浄液供給によって生じる対流を 互いに打ち消すことができるようにしたものである。よ って、対流が互いに打ち消し合う際の対流間の衝突によ 20 って洗浄液の流れに乱れを生じさせ、一方の対流だけが 生じているときに形成された滞留部分を消失させること ができ、これにより滞留部分に停滞した微粒子等を再度 分散させ、その後に生じた対流にのせてオーバーフロー される洗浄液と共に槽本体の外に効率よく排出すること ができ、したがって被洗浄物に微粒子等が再付着するの を防ぐことができる。また、洗浄液供給管を、供給側と 吐出口のみが開口されたものとしたので、従来と同様の 簡単な配管をそのまま利用することができ、したがって 設備に多大なコストをかけることなく安価に作製するこ とができる。

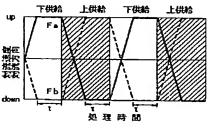
【0035】本発明の洗浄方法は、前記洗浄槽を用いて その一対の洗浄液供給管から洗浄液を交互に供給するよ うにした方法であるから、対流が互いに打ち消し合う際 の対流間の衝突によって洗浄液の流れに乱れを生じさ せ、一方の対流だけが生じているときに形成された滞留

【図2】



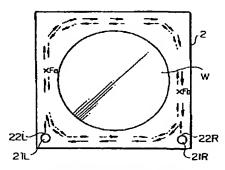
洗浄槽内の対流分布図

【図3】



処理時間と対流の速度・方向との関係図

【図5】

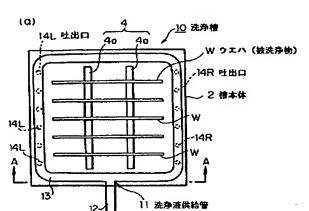


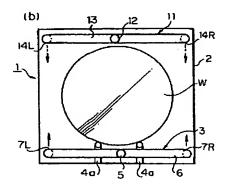
洗浄槽内の対流分布図



(7)

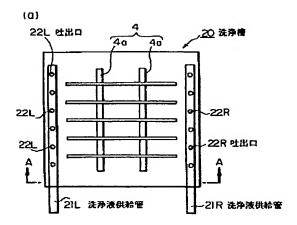
【図1】

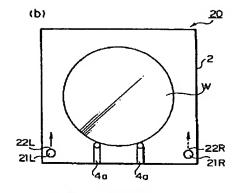




第一実施形態例の概略構成図

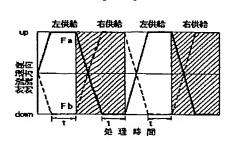
【図4】



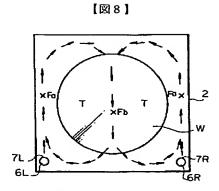


第二実施形態例の根略構成図



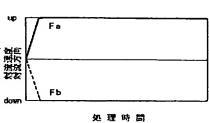


処理時間と対流の速度・方向との関係図



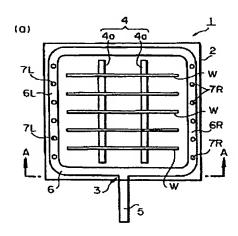
洗浄槽内の対流分布図

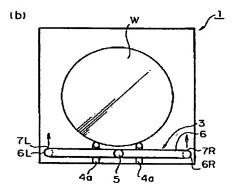
【図9】



処理時間と対流の速度・方向との関係図

【図7】





従来の洗浄槽の概略構成図